科学研究費助成事業

_ . . _

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):本研究では、新規に開発した可視光応答型の酸化タングステン系光触媒を用い、ベン ゼンからの直接水酸化反応などの有機合成反応を、光のエネルギーを利用することによって、酸素と水分子のみ を反応剤として高選択的に進行させうる新規な光触媒有機合成系の開発を目指して検討を行った。これまで光触 媒材料として主に用いられてきた酸化チタン系とは異なり、酸化タングステン系光触媒は有機物が溶解した水溶 液中においても水分子を選択的に酸化して水酸化ラジカルを生成することが可能であり、この水酸化ラジカルが ベンゼンなどの基質と反応することにより、酸化分解が抑制されて、水酸化物または部分酸化物が高選択的に得 られることを見出した。

研究成果の概要(英文): In this research program, we revealed that Particles of W03 loaded with appropriate cocatalyst such as Pt can produce phenol from benzene with high selectivity in water containing molecular 02; the selectivity for phenol were much higher than those on conventional TiO2 photocatalysts that generated CO2 as a main product. The reactions using 180-labeled 02 and H20 clearly and firstly revealed that the holes generated on Pt/W03 react primarily with H20 molecules, even in the presence of benzene in aqueous solution, selectively generating OH radicals that subsequently react with benzene to produce phenol. In contrast, a portion of holes generated on TiO2 photocatalysts reacts directly with benzene molecules. This direct oxidation of substances by holes undoubtedly enhanced non-selective oxidation, consequently lowing selectivity for phenol by TiO2. The W03 photocatalysts also exhibited high selectivity for partial oxidation of various alcohols to aldehydes or ketones in aqueous solution.

研究分野:光触媒

キーワード: 光触媒 ベンゼン水酸化 可視光 酸化タングステン 流通系 アルコール部分酸化 水の酸化

1.研究開始当初の背景

(1) ベンゼン類の直接水酸化反応

フェノールは工業的価値の高い化合物で あり、現在クメン法を用いてベンゼンから生 産されているが、エネルギーを大量に消費す る多段プロセスであり、爆発性の中間体を経 由する等の問題から、これを代替しうる「ベ ンゼンの直接水酸化」の開発が長らく切望さ れてきた。様々な系が検討されてきたが、本 反応は極めて難易度が高く、実用に資する反 応系は確立されていなかった。

(2) 半導体光触媒を用いた有機合成反応

半導体光触媒を用いた有機合成反応は、光 エネルギーを駆動力とし、酸素分子(O₂)や 水分子(H₂O)を酸化剤あるいは還元剤とし て反応が進行しうることから、環境調和型の 合成プロセスとして期待され、上述のベンゼ ンの直接水酸化によるフェノール生成を始 めとする各種有機合成反応への適用が活発 に研究されてきた。しかし、光触媒材料とし て最も広く用いられる酸化チタン(TiO2)は、 各種有害物質の分解無害化にすでに実用化 されていることからも分かるように、有機物 の完全酸化反応に高い活性を示す。このため、 従来の TiO₂ 光触媒をそのまま有機合成反応 に適用した場合には、一度生成した目的生成 物が容易に逐次酸化されるため、目的生成物 への選択性が低くなるという課題を有して いた。実際に、TiO2系光触媒を用いたベンゼ ンの直接水酸化では、フェノール類への選択 率は高くても 30%程度にとどまっていた。

(3) 酸化タングステン系光触媒

-方で本研究課題の研究代表者らは、長年 にわたり有機物の酸化には不活性と見なさ れてきた酸化タングステン(WO3)粒子の表 面に、光析出法により白金(Pt)ナノ粒子を 担持させて用いると、可視光照射下において 有機物酸化に極めて高い活性を示すことを 見出した(R. Abe, et al, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130,7780)。この Pt-WO3 光触媒の反応特性を 詳細に調べた結果、トルエンなどの芳香環開 裂に対して特異的に活性が低く、特に水溶液 中では芳香環の開裂がさらに抑制されるこ とを見出し「Pt-WO3光触媒を用いてベンゼン 環を開裂させずに水酸基を導入する」という 逆転の発想にたどり着いた。実際に Pt-WO3 光触媒を用いて分子状酸素を含む水溶媒中 でベンゼン直接水酸化を検討したところ、可 視光照射によって定常的にフェノールが生 成し、ベンゼンの転化率が70%程度と高い場 合でもフェノール選択率は 80%程度と極め て高い値となった (R. Abe et. al, Chem. Lett. **2011**, 40, 1405),

2.研究の目的

本研究では、上述の背景のもと、難易度の 極めて高い化学反応として知られる「ベンゼ ン環の直接水酸化による高選択的フェノー ル類の合成」を、新規 WO3系光触媒を用い、 酸素と水分子のみを反応剤として可視光照 射下で実現することを目指した。WO3系光触 媒の特異な反応特性の解明を進め、これに基 づく高活性化と選択性向上を図ることを第 一の目的として進め、さらに他の有機基質の 選択酸化反応への展開も図る。また、これら の光触媒反応を従来のバッチ型反応系から 流通系へ展開することで、生成物の逐次酸化 を抑制し、かつ生成物を連続抽出できる光触 媒合成系の実証も目指して研究を進めた。

3.研究の方法

(1) 各光触媒試料の調製

酸化タングステン(WO₃)試料として主に、 高純度化学研究所社製のWO₃粒子を主に用いた。これを懸濁と遠心分離の繰り返しによって分級し、得られた粒径50~200 nmの微粒部(主に単斜晶、比表面積10 m² g⁻¹)上に、 光析出法を用いてPtを0.1 wt%担持させた (以後 Pt/WO₃-K と記述する)。比較試料とし て、WO₃-Y(山中化学、単斜晶、2.2 m² g⁻¹) WO₃-S(添川化学、単斜晶、1.6 m² g⁻¹)を用いた。またTiO₂試料として、TiO₂-P25(Degussa 社製,アナターゼとルチルの混合相、59 m² g⁻¹)TiO₂-M(Merck 社製,アナターゼ相、11 m² g⁻¹)およびTiO₂-J(触媒学会参照触媒 JRC-TIO-8、アナターゼ相、338 m² g⁻¹)を用 い、同様の手法でPtを担持させた。

また、直方体形状を有する WO₃ 粒子を以下 に示す水熱合成法で調製した。タングステン 酸ナトリウム二水和物の水溶液を陽イオン 交換(DOWEX 500W-X2)処理してタングス テン酸コロイド溶液を調製した。この溶液を オートクレープ中、窒素雰囲気下 315 にお いて 2h保持した。得られた試料をイオン交 換水を用いて洗浄した後、減圧乾燥した。

(2) バッチ式光触媒反応

ベンゼン水酸化反応は, Pyrex 製試験管(内 容積:約15mL)に水(7.5mL)およびベン ゼン (18.8 µmol, 2.5 mmol L⁻¹相当) および 光触媒粒子(50 mg)を加え、マグネチック スターラーを用いて撹拌を行い、試験管外部 に冷却水を循環させて温度を 279 K に保持し た。特に記述の無い限り、反応は空気雰囲気 下で行った。300W キセノンランプを光源と し、波長 300~500 nm の紫外光と可視光の両 方を含む光、またはカットオフフィルターを 通して波長400~500 nmの可視光のみを照射 した。各種アルコール類の酸化反応は、基本 的に上記と同様の手法で行った。液相の生成 物は、フォトダイオードアレイ検出器を装着 した高速液体クロマトグラフ(HPLC)およ びガスクロマトグラフ - 質量分析計 (GC-MS)、気相の生成物はガスクロマトグ ラフ(GC)を用いて定性・定量を行った。

(3) 流通式光触媒反応

上部照射型流通反応セルに各種触媒を固 定化したガラス基板を設置した。純水 (Milli-Q水)に各基質を加えた溶液を、シリ ンジに注入した。このシリンジをセルに接続 し、一定流量でセル内に溶液を流通させて、 UV 照射器 (YMC、 λ=365 nm)による照射 を開始した。一定時間ごとに分取した反応溶 液は上述の手法によって定性・定量を行った。

4.研究成果

(1) 酸化タングステン系光触媒における高 選択的ベンゼン直接水酸化の反応機構解明

Entry	Photocatalyst	Wavelength	Atmosphere	Conversion (%) (b) (Irradiation time / min)	Selectivity (%) ^(c)					
					Phenol	Catechol	Resorcinol	Hydro quinone	Benzo quinone	Amount of CO ₂ / µmol
	Pt/WO3-K	λ > 300	O2	22.2 (60)	79.3	1.9	0	1.2	4.0	< 0.1
1		$\lambda > 300$	O2	68.9 (240)	73.7	2.3	0.7	0	8.8	1.4
	Pt/WO3-K	λ > 400	02	26.6 (60)	83.8	1.4	0	1.2	2.8	< 0.1
2		$\lambda > 400$	02	52.5 (240)	75.1	1.4	0	2.9	1.2	0.6
3	WO3-K	λ > 300	O2	16.4 (240)	84.6	1.6	0	3.3	1.1	<0.1
4	Pt/WO3-Y	λ > 300	O2	40.6 (60)	58.8	1.2	0	1.3	1.1	<0.1
5	Pt/WO3-S	λ > 300	O2	32.4 (60)	48.7	1.2	0	2.0	1.2	0.6
6	Pd/WO ₃ -K	λ > 300	02	60.3 (240)	62.1	3.0	0	2.1	0.5	1.5
-	Pt/TiO ₂ -P25	λ > 300	O2	38.0 (60)	25.9	0	0	0.6	1.1	4.1
1		$\lambda > 300$	O2	59.1 (240)	21.8	0	< 0.1	0.8	0.1	13.6
	Pt/TiO ₂ -P25	λ > 300	Ar	13.3 (60)	60.8	0	0	0.9	0	0.4
0		$\lambda > 300$	Ar	33.8 (240)	34.0	0	0.1	0.7	0	0.3
9	TiO ₂ -P25	λ > 300	O2	82.5 (240)	20.6	< 0.1	0	0.8	0.1	13.4
10	Pt/TiO2-M	λ > 300	O ₂	43.0 (60)	31.0	2.8	0	1.9	0	0.8
11	Pt/TiO ₂ -J	λ > 300	O2	48.9 (60)	26.5	0	1.3	0.1	0	1.2
12	Pt/TiO2-J	λ > 300	Ar	11.5 (15)	63.0	0	0	0.7	0	< 0.1
12		λ > 300	Ar	38.6 (60)	35.4	0	0.2	0.7	0	0.1

^(b)Conversion : (C_{benzene,0}-C_{benzene,0})/C_{benzene,0}×10², ^(c)Selectivity : C_{products}/(C_{benzene,0}-C_{benzene,0})×10²

表1 各種 WO3 および TiO2 を用いたベンゼン水酸化

各種の試料を用いて同様の反応を行った 場合のベンゼン転化率、フェノールの選択率、 および CO₂ 生成量を表1に示す。Pt/WO₃-K (Entry 1) においては、反応初期のベンゼン 転化率が低い場合で約 79%、240 min 後に転 化率が69%に達してもなお74%と、高いフェ ノール選択率が得られた。一方で、Pt/TiO₂-P25 (Entry7)では、転化率が低い反応初期にお いてもフェノール選択率は 26%程度と低く、 時間経過と共に20%程度まで低下した。無担 持の TiO₂-P25 (Entry 9) を用いた場合も 20% 程度の低いフェノール選択率となった。様々 な試料を用い、同様の反応を行ったところ、 いずれの Pt/WO3 も Pt/TiO2 系に比べて明らか に高いフェノール選択率を示した。Pt/TiO2系 では芳香環の開裂と逐次酸化が進行しやす いが、Pt/WO3系では芳香環の開裂が比較的起 こりにくく、結果として高選択的な水酸基導 入が起こると考えられる。また、Pt/WO3-K で は可視光照射 (Entry 2) においても全光照射 と同程度の転化率にて、より高いフェノール 選択率(反応初期で約84%)が得られた。



図1 酸素同位体ラベル H₂¹⁸O を用いたベンゼン水酸化

WO3系と TiO2系において、ベンゼンの酸 化および水酸化に対して異なる反応選択性 を示す理由を解明するために、様々な検討を 行った結果、両者において正孔の反応性が大 きく異なることが支配的要因であることを 見出した。図1には、Pt/WO₃-K および Pt/TiO₂-P25 光触媒を用い、酸素同位体(¹⁸O) を含む水溶媒(H¹⁸O, 98%)にベンゼンを 溶解させて反応を行った結果を示す。この 際、気相および液相に存在する分子状酸素 は通常の¹⁶O₂とした。Pt/WO₃-K ではフェ ノールが定常的に生成し、生成したフェノ ールの90%以上が¹⁸0を含むことが確認さ れた。逆に ${}^{18}O_2$ を含む H_2 ${}^{16}O$ 溶媒中で反応 を行った場合は、 ${}^{16}O$ を含んだフェノール が 90%以上となった。同様の傾向は他の Pt/WO3 試料でも確認された。したがって、 Pt/WO3 系では H₂O 分子由来の水酸基が主 としてベンゼン環へ導入されていることが 明らかである。図2に示すように、H₂Oが 正孔(h⁺)と反応して生成する水酸ラジカ ル (•OH) がベンゼン環と反応してラジカ ル中間体を生成し、これが h⁺または•OH と さらに反応して水素原子が引き抜かれ、フ ェノールが生成するという以下の機構が強 く示唆される。



図2 H₂O分子を酸素源とするフェノール生成機構



図3 O2分子を酸素源とするフェノール生成機構

一方で、Pt/TiO₂-P25 を ¹⁶O2 分子を含む H₂¹⁸O 溶媒中で反応させると、初期から¹⁶O を含むフェノールが30%程度確認され、その 割合は反応時間と共に増加し、最終的にはお およそ 65%となった(図2)。つまり、 Pt/TiO₂-P25 では、先に Scheme 1 に示した水 酸ラジカル(•OH)経由の反応機構(もしく はTiO2の表面水酸基が関与した機構)によっ て H₂O 分子由来の水酸基がベンゼンに導入 されるが、これとは別に O₂分子がベンゼン に導入される反応機構が存在し、両者が競争 的に進行していると推測される。過去の TiO2 光触媒における研究結果から、図3に示すよ うに、TiO2上の正孔がベンゼンから直接水素 を引き抜いてラジカル種を生成し(反応1) これが O₂ または•O₂-と反応してペルオキソ ラジカルとなり(反応2,3)、その後の還元 過程(反応4,5)を経てフェノールが生成す

る機構が考えられる。

赤外分光法を用い、ベンゼン分子の WOa および TiO2 上への吸着状態を検討した結果、 ベンゼンは TiO₂ 表面の水酸基と強い相互作 用で吸着することが明らかとなった。このた め、図3に示したような正孔による直接酸 化が進行しやすく、さらに複数の正孔によ る芳香環の開裂や過酸化も進行しやすいと 推測される。いっぽうで、WO3表面はベン ゼンとは強い吸着を形成せず、WO3に生成 した正孔は H₂O 分子を選択的に酸化して 水酸ラジカル(•OH)を生成し、これがべ ンゼンと反応して水酸基導入が起こる過程 (図3)が主となると結論できる。

(2) ベンゼン水酸化に有効な Cu 助触媒開発

実用化の観点から、高価な Pt に代わる安価 かつ高効率な助触媒材料の開発が望まれる。 そこで、各種の助触媒材料を検討した結果、 硝酸銅 (Cu(NO3)2) 水溶液の含浸または吸着 によって高分散な Cu イオンを表面に担持さ せることにより、Pt 助触媒と同等以上の性能 を示すことを見出した。反応機構を検討した 結果、高分散に担持された CuO, 助触媒上で は、励起電子によって Cu²⁺種が還元されて Cu⁺種となり、これらが O₂分子の 2 電子還元 による過酸化水素(H2O2)生成を起こすこと により、Cu²⁺へと戻るサイクルが繰り返され て、励起電子の効率的な消費が起こっている ことが明らかとなった。

(3) WO₃光触媒を用いるアルコール部分酸化 上述のように、助触媒として Pt を担持した WO3光触媒が、ベンゼンの水酸化によるフェ ノール生成に高い選択性を示し、WO3上にお ける選択的な水の酸化による水酸化ラジカ ル生成が重要な鍵であることが明らかとな った。水分子から生成する水酸化ラジカルは、 ベンゼンの水酸化以外にも様々な酸化反応 に利用できる可能性を有する。そこで、WO3 光触媒を各種アルコールの部分酸化反応へ 適用した。

表2には、各種光触媒を2-プロパノールと 酸素を含む水溶液液中に懸濁させて、光照射 を行った際の、2-プロパノールの転化率、ア セトンの生成選択率、および CO₂の生成量を まとめている。Entry 1から4に見られるよう に、酸化パラジウム (PdO_x)を助触媒として 担持した WO3 試料が、2-プロパノールの部分 酸化によるアセトンの生成に高い選択性を 示した。例えば PdOxを 0.1 wt%担持した試料 (Entry 2) では 2-プロパノールの転化率が 96%を超えても、約80%と高い選択率となり、 逐次酸化による CO2 の生成はごく微量にとど まった。一方で、Pt 助触媒を担持した試料は、 長時間の反応においてアセトン選択率が明 らかに低下し、CO2生成量が顕著に増加する ことから、生成したアセトンの逐次酸化が進 行していることが分かる。また TiO2系では、 アセトンの酸化が容易に進行し、CO2 生成量 が極めて多いことが分かる(Entry 9 から 11)。

Entry	Photocatalyst	Metal species	Amount of Pd or Pt (wt.%)	Conversion (%) ^b (Irradiation time / h)	Selectivity (%) ^c (Amount of acetone / µmol)	Amount of $CO_2 / \mu mol$
1	WO ₃	PdO_x	0.05	56.7 (7) 84.0 (10)	90.0 (52.9) 84.8 (73.9)	< 0.1 0.1
2	WO ₃	PdO _x	0.1	27.4 (1) 52.2 (2) 96.0 (7)	89.7 (28.2) 84.0 (50.3) 79.7 (87.8)	< 0.1 < 0.1 < 0.1
3	WO ₃	PdO _x	0.5	29.3 (1) 98.0 (7)	84.6 (27.6) 71.0 (77.3)	< 0.1 < 0.1
4^d	WO ₃	PdO _x	0.1	35.9 (9)	86.6 (33.2)	< 0.1
5	WO ₃	Pt	0.05	90.1 (7) 97.3 (10)	75.4 (96.8) 67.9 (94.1)	< 0.1 0.2
6	WO ₃	Pt	0.1	54.0 (1) 99.3 (7)	81.4 (50.9) 8.4 (9.6)	< 0.1 50.7
7 ^d	WO ₃	Pt	0.1	44.9 (1.5)	88.8 (45.3)	< 0.1
8	WO ₃	unmodifie	d –	11.3 (7)	97.6 (11.6)	< 0.1
9	TiO ₂	Pd	0.1	42.6 (1) 99.2 (7)	78.0 (17.2) 25.8 (31.5)	< 0.1 190.1
10	TiO ₂	Pt	0.1	75.3 (1) 99.4 (7)	73.4 (60.5) 1.5 (1.4)	23.2 266.6
11	TiO ₂	unmodifie	0 b	56.1 (1) 99.2 (7)	63.4 (42.6) 24.9 (29.6)	13.3 178.6

Initial amount of 2-propanol: 130.1 µmol, Solvent: H₂O 100 mL, Light source : 300 W Xe lamp (300 < λ < 500 nm) *Conversion : (C_{2-propanol}, $_0$ - C_{2-propanol}, $_0$ X 10², *Selectivity : C_{2-propanol}, $_0$ C_{2-propanol}, $_0$ X 10², "Selectivity: C_{2-propanol}, $_0$ C_{2-propanol}, $_0$ X 10², "Alight source : 300 W Xe lamp (400 < λ < 500 nm)

表2 各種 WO₃および TiO₂を用いた2-プロパノール酸化



図4 PdOx/WO3 における高選択的アセトン生成機構

各種のキャラクタリゼーションや反応結果 から、WO₃上に担持された PdO₂ 助触媒上で は、励起電子によって O₂ 分子の2電子還元 による H₂O₂ 生成が選択的に進行し、この H₂O₂ がアセトンの逐次酸化を効果的に抑制 することにより、高いアセトン選択率が得ら れることが明らかとなった(図4)。また、 表3に見られるように PdO,を/WO3光触媒は、 2-プロパノール以外にも各種アルコールの部 分酸化に高い選択性を示すことが明らかと なったが、その選択率はアルコールの種類に 強く依存し、1-プロパノールを基質とした場 合にはアルデヒドへの選択率が比較的低く、 生成したアルデヒドの逐次酸化が進行して いることが明らかとなった。

Entry	Substrates	Photocatalyst	Cocatalyst	Conversion (%) ^b (Irradiation time / h)	Selectivity (%)° (Amount of partial oxidation products / µmol)	Amount of CO ₂ / µmol		
1	1-propanol	WO ₃	PdO_{s}	28.0 (1) 70.7 (2)	56.9 (20.9) 21.5 (20.0)	< 0.1 < 0.1		
2	1-propnaol	WO ₃	Pt	23.5 (0.5) 73.1 (2)	47.6 (14.8) 12.7 (12.2)	0.1 18.4		
3	1-propanol	TiO ₂	Pd	42.7 (2) 55.7 (3)	33.9 (19.4) 31.7 (23.6)	31.4 48.8		
4	1-propanol	TiO ₂	Pt	44.1 (2) 64.4 (3)	14.7 (10.6) 13.1 (13.8)	49.7 96.8		
5	Benzylalcohol	WO ₃	PdO _x	9.5 (1) 30.6 (3)	81.0 (9.2) 63.1 (23.1)	< 0.1 < 0.1		
6	Benzylalcohol	WO ₃	Pt	25.6 (1) 55.8 (3)	71.7 (19.6) 55.7 (33.2)	< 0.1 < 0.1		
7	Benzylalcohol	TiO ₂	Pd	41.4 (1) 84.7 (3)	11.5 (5.4) 5.7 (5.4)	34.4 160.1		
8	Benzylalcohol	TiO ₂	Pt	46.6 (1) 96.7 (3)	14.3 (7.3) 3.7 (4.0)	52.3 206.0		
9	Cyclohexanol	WO ₃	PdO _x	5.9 (1) 35.3 (3)	63.4 (16.3) 23.5 (36.5)	< 0.1 < 0.1		
10	Cyclohexanol	WO ₃	Pt	9.1 (0.5) 34.5 (3)	44.3 (15.7) 19.4 (26.0)	< 0.1 < 0.1		
11	Cyclohexanol	TiO ₂	Pd	30.3 (1) 63.6 (3)	18.6 (23.8) 14.8 (39.7)	32.4 168.0		
12	Cyclohexanol	TiO ₂	Pt	32.9 (1) 67.3 (3)	20.7 (29.5) 15.3 (44.5)	54.8 251.9		
#nitial amount of 1 propagal + 190.1 umal Initial amount of heapylateshal + 120.1 umal Initial amount of								

"Initial amount of 1-propand: 130.1 µmol, Initial amount of benzylatoholi 130.1 µmol, Initial amount oc vochoexano: 130.1 µmol, Isobert 1+b₂O 100 mL, Light source: 300 W Xe Iamp (300 < λ < 500 nm) *Conversion: (C_{automa}) - C_{automa}) / C_{automa} × 10² "Products: noncinalidebude herzaldrebude, circlinexanone. Selectivity: C_{automa} / (C_{automa}) - C_{automa}) one, Selectivity : Constants of (Cashatrate o - Cash ,) × 10²

表3 WO3および TiO2を用いた各種アルコール酸化反応

(4) 流通型光触媒反応系の構築

上述のように適切な助触媒を担持した WO₃光触媒は、ベンゼンの直接水酸化やアル コールの部分酸化に対し、従来の TiO2 系光触 媒に比べて高い選択性を示すことが明らか となった。しかし、ここまで用いてきたバッ チ式反応系、すなわち光触媒粒子を反応溶液 中に懸濁させて光照射を行うシステムでは、 生成した目的生成物の逐次酸化を完全に抑 制することは原理的に困難である。そこで、 図5に示すような流通型の光触媒反応系の 構築を試みた。すなわち、反応溶液(水溶液 または水との混合溶媒)を一定速度で流通す ることにより、反応基質および生物物が光触 媒と接触する時間を制御しようというもの である。最初に、CuOx/WO3 をガラス基板上 に固定化した光触媒膜を用い、(1)項で詳細 を説明したベンゼンからのフェノール生成 に適用したところ、比較的定常的かつ高選択 的なフェノール生成が確認できた。ただし、 この場合、ベンゼンと水溶媒の相溶性が乏し いため、詳細な検討が困難であった。



図5 流通型光触媒反応系の模式図

そこで、(3)項で説明したアルコールの部 分酸化に適用して詳細な検討を行った。 図9 には、Pt/WO3 光触媒を用いて 2-プロパノール または1-プロパノール酸化を懸濁系(バッチ 式)および流通系にて行った際の経時変化を 示す。図 6-a に見られるように、懸濁系では 部分酸化生成物であるプロピオンアルデヒ ドが初期に生成するものの、光照射時間の経 過とともに逐次酸化が進行し、CO2が顕著に 生成した。このため、図6-bに見られるよう に部分酸化生成物への選択率は、時間ととも に著しく低下した。一方、流通系では各時間 における部分酸化生成物の選択率は、ほぼ-定であった。流通系では、基質と光触媒の接 触時間が制御され、生成した目的生成物が過 酸化される前に系外へと抽出されるため、部 分酸化の選択率向上が可能と考えられる。ま た、転化率と選択率は、流通系における流速 等に大きく依存し、これらのパラメーターを 最適化することにより、より高選択的な合成 系の構築も可能と期待できる。



図6 Pt/WO3を用いる 1-または 2-プロパノールの酸化

(5) 水の酸化に高い選択性を示す WO3 光触媒 系の開発

ここまでに記述したように、WO3系光触媒

が各種の合成反応に対して、従来の TiO₂ 系に 比べて高い選択性を示すことが明らかとな り、その鍵が水溶媒中における選択的な水の 酸化能にあることが明らかとなった。このよ うな光触媒表面における反応選択性は、光触 媒粒子の表面状態や結晶面によって大きく 影響を受けることが予想される。そこで、水 熱合成法を用いて、特定の結晶面が露出した WO₃粒子の合成を試み、水の酸化など反応選 択性の制御が可能かどうかを検討した。

図7には、水熱合成法を用いて合成した試料のSEM像およびTEM像を示す。適切な温度にて水熱反応を行って得られた試料は、直方体形状のWO₃粒子からなり、さらにこられの粒子では(200),(020)および(002)面が特異的に露出していることが明らかとなった。これらの粒子をFe³⁺を電子受容体とする酸素生成(水の酸化)反応に適用したところ、通常の市販品に比べて、極めて高い効率かつ選択性で水を酸化できることが明らかとまった。今後これらのWO₃粒子を各種有機合成反応に適用し、さらなる高効率化と高選択化を図る予定である。



図7 (a)市販品 WO₃の SEM 像、(b) (c) 水熱合成 WO₃ 試 料の SEM 像および TEM 像

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文] (計 3 件)

Tomita, O.; Nitta, S.; Matsuta, Y.; Hosokawa, S.; Higashi M.; <u>Abe R.*</u>: "Improved Photocatalytic Water Oxidation with Fe^{3+}/Fe^{2+} redox on Rectangular-Shaped WO₃ Particles with Specifically Exposed Crystal Faces via Hydrothermal Synthesis" *Chem Lett.*, **2016**, *46*, 221-224. (查読有)

Tomita, O.; Otsubo, T.; Higashi, M.; Ohtani, B.; <u>Abe, R.*</u>: "Partial Oxidation of Alcohols on

Visible Light Responsive WO₃ Photocatalysts loaded with Palladium Oxide Cocatalyst" ACS Catalysis, **2016**, 6, 1134-1144. DOI:10.1021/acscatal.5b01850(査読有)

Tomita, O.; Ohtani, B.; <u>Abe, R.*</u>: "Highly selective phenol production from benzene on platinum-loaded tungsten oxide photocatalyst with water and molecular oxygen: Selective oxidation of water by holes for generating hydroxyl radical as predominant source of hydroxyl group" *Catal. Sci. Technol.*, **2014**, *4*, 3850-3860. (查読有)

(ただし本論文は、本課題の申請後、採択が 正式に決定するまでの間に実験を遂行し、そ の結果を投稿したため、謝辞への記載なし)

〔学会発表〕(計13件)

佐藤 亨祐、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「貴金属担持型タングステン系酸化物光触 媒を用いた芳香族アルコールの部分酸化」、 第 119 回触媒討論会、2017 年 3 月 22 日、東 京都八王子市

Tomita, O.; Nitta, S.; Matsuta, Y.; Hosokawa, S.; Higashi, M.; <u>Abe, R.</u> "Improved Photocatalytic Water Oxidation with Fe^{3+}/Fe^{2+} redox on Rectangular-Shaped WO₃ Particles with Specifically Exposed Crystal Faces via Hydrothermal Synthesis", ICARP2017 (国際会 議), 2017 年 3 月 3 日, Kyoto, Japan

繁光 将也、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「酸化チタン - 酸化タングステン複合型光 触媒を用いる可視光高効率有機物分解」、第 118 回触媒討論会、2016 年 9 月 22 日、岩手 県盛岡市

佐藤 亨祐、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「貴金属担持型酸化タングステン光触媒を 用いるアルコールの部分酸化」、第 37 回触媒 学会若手会「夏の研修会」、2016 年 8 月 3 日 ~8 月 5 日、静岡県賀茂郡

繁光 将也、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「酸化チタン-酸化タングステンハイブリッ ド型光触媒を用いる可視光高効率有機物分 解」、日本化学会第96春季年会、2016年3月 24日~27日、京都府京田辺市

佐藤 亨祐、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「貴金属担持型酸化タングステン光触媒を 用いるアルコールの部分酸化」、日本化学会 第 96 春季年会、2016 年 3 月 24 日~27 日、 京都府京田辺市

Tomita, O.; Nitta, S.; Matsuta, Y.; Takagi, K.; Hosokawa, S.; Higashi, M.; <u>Abe, R.</u> "Highly Selective Water Oxidation on Tungsten Oxide (IV) Photocatalyst Particles having Controlled Rectangular Shapes", Pacifichem 2015、2015 年 12 月 15 日 ~ 20 日、Hawaii USA

冨田 修、東 正信、大谷 文章、<u>阿部 竜</u> 「パラジウム担持型酸化タングステン光触 媒を用いた 2-プロパノール酸化反応」、第 34 回固体・表面光化学討論会、2015 年 12 月 3 日、栃木県宇都宮市

佐々木 良輔、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「貴金属担持型酸化タングステン系カソー ドを用いる酸素分子からの過酸化水素生成」、 第 116 回触媒討論会、2015 年 9 月 16 日、三 重県津市

佐々木 良輔、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「貴金属担持型酸化タングステン系カソー ドを用いる酸素分子からの過酸化水素生成」、 第 36 回 触媒学会若手会夏の研修会、2015 年 8 月 5 日 ~ 7 日、群馬県渋川市、

Tomita, O.; Higashi, M.; Ohtani, B.; <u>Abe, R.</u> "Direct Synthesis of Phenol from Benzene by Platinum-loaded Tungsten(VI) Oxide Photocatalysts with Water and Molecular Oxygen", 15th ROC-Japan Joint Symposium on Catalysis (国際学会), 2015年4月19日~23 日、Kaohsiung Taiwan

亀井 啓、 冨田 修、 東 正信、<u>阿部 竜</u>、 「銅種担持型酸化タングステン光触媒を用 いたベンゼンからのフェノール合成反応」、 第 2 回キャタリストクラブ例会、2014 年 10 月 31 日、大阪府吹田市

亀井 啓、冨田 修、東 正信、<u>阿部 竜</u> 「銅種助触媒担持型酸化タングステン光触 媒を用いたベンゼンからの直接フェノール 合成反応」、第 24 回キャラクタリゼーション 講習会、2014 年 10 月 24 日、香川県松山市

〔図書〕(計 0件)

[産業財産権] 出願状況(計 0件) 取得状況(計 0件)

〔その他〕 ホームページ等 http://www.ehcc.kyoto-u.ac.jp/eh41/home/abe/

6.研究組織
(1)研究代表者
阿部 竜(ABE, Ryu)
京都大学・大学院工学研究科・教授
研究者番号: 60356376

(2)研究分担者 該当なし